

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 203742

Аппарат для получения микронных и наноразмерных монокристаллов топологических изоляторов методом физического осаждения из газовой фазы (PVD)

Патентообладатель: *федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" (RU)*

Авторы: *Яковлев Дмитрий Сергеевич (RU), Гуртовой Владимир Леонидович (RU), Львов Дмитрий Сергеевич (RU), Столяров Василий Сергеевич (RU)*

Заявка № 2020117730

Приоритет полезной модели 18 мая 2020 г.

Дата государственной регистрации

в Государственном реестре полезных

моделей Российской Федерации 19 апреля 2021 г.

Срок действия исключительного права

на полезную модель истекает 18 мая 2030 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Г.П. Ивлиев

